表 国家先端戦略技術分野

区分		15の国家先端戦略技術分野
半導体	メモリー	DRAMの設計、工程、素子技術および積層形成技術
		DRAMの積層組み立て技術および検査技術
		NAND型フラッシュメモリーの設計、工程、素子技術
		NAND型フラッシュメモリーの積層組み立て技術および検査技術
	非メモリー	イメージセンサーの設計、工程、素子技術
		ディスプレイパネル駆動のためのチップ設計技術
		ファウンドリのプロセス、素子および積層形成技術
パッケージ	システム半導体用パッケージの工程、組み立て、検査技術	
ディスプレイ	有機EL	有機ELパネルの設計、製造、工程、駆動技術
	次世代ディスプレイ	環境にやさしい量子ドット素材を適用したパネルの設計、製造、工程、駆動技術
		マイクロ発光ダイオード(LED)ディスプレイパネルの設計、製造、工程、駆動技術
		ナノ発光ダイオード(LED)ディスプレイパネルの設計・製造・工程・駆動技術
二次電池	高エネルギー密度のリチウム二次電池の設計、工程、製造、評価技術	
	リチウムイオン二次電池用の高容量陽極素材の設計、製造、工程技術	
	次世代リチウムイオン二次電池の設計、工程、製造、評価技術	

(出所) 国務調整室